

ПОДВИЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОНОВ И ТЕРМОЭДС ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СВЕРХРЕШЕТКИ ПРИ РАССЕЯНИИ НА ФОНОНАХ

Аскеров Б. М., Кулнев Б. И., Панахов М. М., Райх М. Э.

Трудность создания последовательной теории явлений переноса в полупроводниковой сверхрешетке (СР) связана как со спецификой энергетического спектра, так и со сложностью задач по рассеянию носителей тока в подобных многослойных структурах. Поэтому до сих пор попытки построить теорию явлений переноса в полупроводниковых СР делались лишь для недиссипативных эффектов [1, 2], когда механизм релаксации не играет роли. Что же касается механизмов рассеяния, то нам известна только работа [3], где введено время релаксации для рассеяния на акустических фононах. Кроме того, общепринятая модель зонной структуры СР имеет сложный, сильно анизотропный характер.

В данной работе построена теория подвижности и термоэдс полупроводниковой СР в приближении времени релаксации. Введен более естественный вид усреднения в пространстве волновых векторов и найдены аналитические выражения для подвижности электронов проводимости и термоэдс вдоль слоев СР при рассеянии носителей тока на акустических фононах. Показано, что подвижность электронов в вырожденной полупроводниковой сверхрешетке является пульсирующей, а термоэдс — немонотонной функцией степени заполнения мини-зоны. В невырожденном случае подвижность электронов в СР может оказаться гораздо больше, а термоэдс, наоборот, меньше, чем в отдельной размерно-квантованной пленке.

1. Благодаря специфике структуры спектр носителей тока в СР сильно анизотропный [4]. Движение электронов в плоскости слоев СР происходит так же, как в однородном массивном образце, а вдоль оси СР (ось z) оно претерпевает сильное возмущение, и зависимость волнового вектора k_z от полной энергии ϵ дается выражением

$$Z(\epsilon) = k_z d = \arccos[(\epsilon_\nu - \epsilon)/\Delta_\nu], \quad (1)$$

здесь $\epsilon_\nu = (\hbar^2/2m) (\pi/d_0)^2 \nu^2$ — размерно-квантованные уровни энергии в изолированной проводящей пленке толщиной d_0 ; $d = d_0 + d_1$ — период СР; d_1 — толщина барьерных слоев, причем $d_1 \ll d_0$ и $d \approx d_0$; Δ_ν — полуширина ν -й мини-зоны в СР, полученная из-за конечности квантовой прозрачности барьера; $\nu = 1, 2, 3, \dots$ — номера мини-зон; m — эффективная масса носителей тока в плоскости слоев в СР. В пределах каждой мини-зоны $\epsilon_\nu - \Delta_\nu < \epsilon < \epsilon_\nu + \Delta_\nu$, параметр Z меняется в интервале $0 \leq Z \leq \pi$.

Для изучения явлений переноса в полупроводниковой СР необходимо решить кинетическое уравнение для анизотропной параболической зоны при анизотропном рассеянии [5]. Используя удобную для данного спектра (1) цилиндрическую систему координат, можно показать, что подвижность μ и термоэдс α в СР определяются формулами

$$\mu = (e/m) \langle \tau(\epsilon) \rangle, \quad \alpha(0) = - \langle (\epsilon - \zeta) \tau(\epsilon) \rangle / eT \langle \tau(\epsilon) \rangle, \quad (2)$$

где e — величина заряда электрона, l — химический потенциал электронного газа, T — температура, τ — время релаксации электронов, а символ усреднения $\langle \dots \rangle$ в нашем случае имеет смысл

$$\langle \dots \rangle = \frac{m}{n\pi^2 \hbar^2 d} \sum_{\nu} \int_0^{Z_\nu} dZ \int_0^{\infty} (\dots) \left(- \frac{\partial f_0}{\partial \epsilon} \right) \epsilon_{\perp} d\epsilon_{\perp}, \quad (3)$$

здесь $\epsilon_{\perp} = \hbar^2 (k_x^2 + k_y^2)/2m$, $f_0(\epsilon)$ — равновесная функция распределения. Величина Z_ν — верхняя граница интегрирования по k_z , определяемая степенью заполнения мини-зон.

Далее рассмотрим подвижность и термоэдс полупроводниковых сверхрешеток при рассеянии на акустических фононах. Время релаксации в этом случае, согласно [3], имеет вид

$$\tau(\varepsilon) = \tau_0 \begin{cases} 1, & \varepsilon_v + \Delta_v \leq \varepsilon \leq \varepsilon_{v+1} - \Delta_{v+1}, \\ \pi/Z(\varepsilon), & \varepsilon_v - \Delta_v \leq \varepsilon \leq \varepsilon_v + \Delta_v, \end{cases} \quad (4)$$

где $\tau_0 = \hbar^3 \rho d v^2 / C_0 m k_0 T$ (здесь C_0 — константа потенциала деформации, ρ — плотность материала СР, v — скорость звука, k_0 — постоянная Больцмана).

2. Полученное на основе формул (2)–(4) общее выражение подвижности довольно громоздкое, поэтому здесь приведем результаты для частных случаев. Если электронный газ сильно вырожден $\zeta - (\varepsilon_1 - \Delta_1) \gg k_0 T$, то в первом неисчезающем приближении для подвижности имеем

$$\mu = (e/\pi^2 \hbar^2 n d) \sum_{\nu=1}^{\nu_0} \tau(\zeta) [(\zeta - \varepsilon_\nu) Z_\nu + \Delta_\nu \sin Z_\nu], \quad (5)$$

где верхняя граница суммирования ν_0 определяется положением химического потенциала $\varepsilon_{\nu_0} - \Delta_{\nu_0} \leq \zeta \leq \varepsilon_{\nu_0+1} - \Delta_{\nu_0+1}$. В свою очередь химический потенциал и концентрация электронного газа в СР связаны между собой соотношением

$$n = (m/\pi \hbar^2 d) \sum_{\nu=1}^{\nu_0} [(\zeta - \varepsilon_\nu) Z_\nu + \sin Z_\nu]. \quad (6)$$

Как было указано выше, верхняя граница интегрирования Z_ν в формуле усреднения (3) определяется степенью заполнения мини-зон. Здесь могут иметь место две возможности. Все мини-зоны с номерами $\nu \leq \nu_0$ заполнены электронами полностью, а остальные мини-зоны $\nu \geq \nu_0 + 1$ пусты, т. е. уровень Ферми находится в пределах ν_0 -й мини-щели $\varepsilon_{\nu_0} + \Delta_{\nu_0} \leq \zeta \leq \varepsilon_{\nu_0+1} - \Delta_{\nu_0+1}$. Тогда $Z_\nu = \pi$ и $\tau = \tau_0$ для всех $\nu \leq \nu_0$, и из (5) и (6) находим, что подвижность и концентрация носителей тока в СР в этом случае такие же, как и для изолированной размерно-квантованной пленки:

$$\mu = \mu_0 = (e/m) \tau_0, \quad n = (m\nu_0/\pi \hbar^2 d) [\zeta - \varepsilon_1 (\nu_0 + 1) (2\nu_0 + 1)/6]. \quad (7)$$

Если же ν_0 -я мини-зона заполнена носителями тока частично, т. е. $\varepsilon_{\nu_0} - \Delta_{\nu_0} \leq \zeta \leq \varepsilon_{\nu_0} + \Delta_{\nu_0}$, то $Z_\nu = \pi$, $\tau = \tau_0$ при $\nu \leq \nu_0 - 1$ и $Z_{\nu_0} = Z(\zeta)$ и $\tau(\zeta) = \tau_0 \pi / Z(\zeta)$ при $\nu = \nu_0$. Следовательно, из (5) находим

$$\mu = \mu_0 [1 + (m\Delta_{\nu_0}/\pi \hbar^2 n d) (1 - Z/\pi) (\sin Z/Z - \cos Z)], \quad (8)$$

причем, как видно из (6), концентрация

$$n = \frac{m\Delta_{\nu_0}}{\pi \hbar^2 d} \left[(\nu_0 - 1) \nu_0 (4\nu_0 + 1) \frac{\varepsilon_1}{6\Delta_{\nu_0}} + \frac{Z}{\pi} \left(\frac{\sin Z}{Z} - \cos Z \right) - (\nu_0 - 1) \cos Z \right]. \quad (9)$$

Таким образом, подвижность вырожденных электронов в СР является немонотонной функцией параметра $Z = Z(\zeta) = \arccos [(\varepsilon_{\nu_0} - \zeta)/\Delta_{\nu_0}]$, иными словами, концентрации n . Видно, что, когда граница Ферми совпадает с дном ($\zeta = \varepsilon_{\nu_0} - \Delta_{\nu_0}$) или с потолком ($\zeta = \varepsilon_{\nu_0} + \Delta_{\nu_0}$) мини-зоны, подвижность носителей тока становится такой же, как и в изолированной пленке $\mu = \mu_0$. Когда граница Ферми находится внутри мини-зоны ($\varepsilon_{\nu_0} - \Delta_{\nu_0} < \zeta < \varepsilon_{\nu_0} + \Delta_{\nu_0}$), подвижность сначала растет с ростом концентрации, достигая максимального значения в области $\zeta \approx \varepsilon_{\nu_0}$, а затем падает до значения μ_0 , следовательно, μ пульсирует с заполнением зоны.

В случае невырожденного электронного газа $\exp [(\zeta - \varepsilon_1 + \Delta_1)/k_0 T] \ll 1$, тогда в (3) $Z_\nu = \pi$, а суммирование по ν проведем до бесконечности. Из (2)–(4) для подвижности невырожденных электронов в СР получим

$$\mu = \mu_0 \left[\sum_{\nu} I_0(\Delta_\nu^*) e^{-\varepsilon_\nu^*} \right]^{-1} \sum_{\nu} [(1 - \Delta_\nu^*) e^{\Delta_\nu^*} + (\Delta_\nu^*)^2 \Phi(\Delta_\nu^*)] e^{-\varepsilon_\nu^*}, \quad (10)$$

где

$$\Phi(\Delta_v^*) = \int_0^\pi (\sin^2 Z/Z) e^{\Delta_v^* \cos Z} dZ, \quad (11)$$

I_0 — модифицированная функция Бесселя нулевого порядка, а звездочка у буквы — ее значение, деленное на $k_0 T$. Здесь учтено, что, согласно (3), в этом случае концентрация и химический потенциал связаны между собой соотношением

$$n = n_0 \sum_\nu I_0(\Delta_\nu^*) \exp(\zeta^* - \varepsilon_\nu^*), \quad (12)$$

$$n_0 = mk_0 T / \pi \hbar^2 d.$$

В одномини-зонном приближении ($\nu=1$) при $\Delta_1^* \ll 1$, сохраняя в (10) и (11) член, пропорциональный $\sim (\Delta_1^*)^2$, и учитывая, что при этом $I_0(\Delta_1^*) \approx 1 - (\Delta_1^*/2)^2$, получим $\mu = \mu_0 \{1 + (\Delta_1^*)^2 [\Phi(0) - 3/4]\}$. Отсюда видно, что подвижность в СР хотя и несколько больше, но мало отличается от подвижности в изолированной пленке. Однако при $\Delta_1^* \gg 1$, $I_0(\Delta_1^*) \approx (2\pi\Delta_1^*)^{-1/2} \exp(\Delta_1^*)$, $\Phi(\Delta_1^*) \approx (\Delta_1^*)^2 \times (\Delta_1^* - 1/3) \exp(\Delta_1^*)$ и $\mu = \mu_0 (2\pi\Delta_1^*)^{1/2}$, т. е. подвижность невырожденных электронов в СР в этом случае может быть гораздо больше, чем в размерно-квантованной пленке.

3. Если электронный газ в СР сильно вырожден и $\varepsilon_{\nu_0} - \Delta_{\nu_0} \leq \zeta \leq \varepsilon_{\nu_0+1} - \Delta_{\nu_0+1}$, то из (6), (4) и (2) для термоэдс получим

$$\alpha(0) = -(k_0 \pi^2 / 3e) (n_0 \mu_0 / n \mu) [\nu_0 - 1 + P_{\nu_0}(\zeta)], \quad (13)$$

здесь подвижность μ и концентрация n определяются формулами (5) и (6) соответственно, а функция P_{ν_0} имеет вид

$$P_{\nu_0}(\zeta) = 3(\pi k_0 T)^{-2} \left\{ \int_{\varepsilon_{\nu_0} - \Delta_{\nu_0}}^{\zeta} [(\varepsilon - \varepsilon_{\nu_0}) Z(\varepsilon) + \Delta_{\nu_0} \sin Z(\varepsilon)] [\tau(\zeta) / \pi \tau_0] \times \right. \\ \left. \times (\varepsilon - \zeta) (-\partial f_0 / \partial \varepsilon) d\varepsilon + \int_{\zeta}^{\infty} [(\varepsilon - \varepsilon_{\nu_0}) Z(\zeta) + \Delta_{\nu_0} \sin Z(\zeta)] [\tau(\zeta) / \pi \tau_0] \times \right. \\ \left. \times (\varepsilon - \zeta) (-\partial f_0 / \partial \varepsilon) d\varepsilon \right\}. \quad (14)$$

Когда химический потенциал попадает в ν_0 -ю мини-щель $\varepsilon_{\nu_0} + \Delta_{\nu_0} \leq \zeta \leq \varepsilon_{\nu_0+1} - \Delta_{\nu_0+1}$, тогда $Z(\zeta) = \pi$, $\tau(\zeta) = \tau_0$ и из (14) следует, что $P_{\nu_0} = 1$. Следовательно, термоэдс в СР

$$\alpha(0) = -(\pi^2 k_0 T / \zeta e) [\zeta - \varepsilon_1(\nu_0 + 1) (2\nu_0 + 1) / 6]^{-1} \quad (15)$$

совпадает с термоэдс в изолированной размерно-квантованной пленке. Если же химический потенциал расположен в ν -й мини-зоне $\varepsilon_{\nu_0} - \Delta_{\nu_0} \leq \zeta \leq \varepsilon_{\nu_0} + \Delta_{\nu_0}$, то из (14) следует $P_{\nu_0}(\zeta) = 1 - Z^{-2} + \text{ctg } Z/Z$ и, согласно (13), термоэдс выражается формулой

$$\alpha(0) = -(k_0 \pi^2 / 3e) (n_0 \mu_0 / n \mu) (\nu_0 - Z^{-2} + \text{ctg } Z/Z), \quad (16)$$

где μ и n даются формулами (8) и (9) соответственно. Отметим, что эта зависимость нарушается лишь тогда, когда химический потенциал располагается в непосредственной близости от краев мини-зоны, т. е. отстает от края на расстояние, намного меньшее $k_0 T$, причем $P_{\nu_0}(\zeta) \sim Z$ при $0 \leq Z \leq (2k_0 T / \Delta_{\nu_0})^{1/2}$, ($\zeta \rightarrow \varepsilon_{\nu_0} - \Delta_{\nu_0}$) и $(P_{\nu_0} - 1) \sim (1 - Z/\pi)$ при $\pi - (2k_0 T / \Delta_{\nu_0})^{1/2} \leq Z \leq \pi$, ($\zeta \rightarrow \varepsilon_{\nu_0} + \Delta_{\nu_0}$). На границах мини-зоны ($Z=0$ и $Z=\pi$) формула для термоэдс в СР (13) переходит в соответствующее выражение для изолированной размерно-квантованной пленки.

Если электронный газ в СР не вырожден, то, подставляя $Z_v = \pi$, из (2)–(4) получим

$$\alpha(0) = -\frac{k_0}{e} \left(2 - \zeta^* + \frac{\sum_v e^{-\varepsilon_v^*} \{ \varepsilon_v^* [(1 - \Delta_v^*) e^{\Delta_v^*} + (\Delta_v^*)^2 \Phi(\Delta_v^*)] - (\Delta_v^*)^2 L(\Delta_v^*) \}}{\sum_v e^{-\varepsilon_v^*} [(1 - \Delta_v^*) e^{\Delta_v^*} + (\Delta_v^*)^2 \Phi(\Delta_v^*)]} \right), \quad (17)$$

где $\Phi(\Delta_v^*)$ дается формулой (11), а

$$L(\Delta_v^*) = \int_0^\pi [(1 - \sin 2Z/2Z)/Z] e^{\Delta_v^* \cos Z} dZ. \quad (18)$$

В одномини-зонном приближении ($v=1$) при $\Delta_1^* \ll 1$ из (18) с точностью $\sim (\Delta_1^*)^2$ получим

$$\alpha(0) = -(k_0/e) [2 - \zeta^* + \varepsilon_1^* - (\Delta_1^*)^2 L(0)], \quad (19)$$

т. е. термоэдс в СР несколько меньше, чем в изолированной пленке ($\Delta_1=0$). Однако при $\Delta_1^* \gg 1$, учитывая, что $L(\Delta_1^*) \rightarrow (2/3\Delta_1^*) \exp(\Delta_1^*)$, из (17) получим $\alpha(0) = -(k_0/e) (2 - \zeta^* + \varepsilon_1^* - \Delta_1^*)$. Следовательно, термоэдс в СР может оказаться гораздо меньше, чем в изолированной пленке.

В заключение отметим, что все формулы для СР при $\Delta=0$ переходят в соответствующие выражения для изолированной размерно-квантованной пленки. Переход СР—однородный полупроводник осуществляется подстановкой $v=1$, $\varepsilon_1 = \Delta_1$, $\Delta_1 = \hbar^2/m\tilde{d}^2$ и разложением косинуса и синуса в ряд.

Список литературы

- [1] Аскеров Б. М., Гашимзаде Н. Ф., Панахов М. М. // ФТТ. 1987. Т. 29. В. 3. С. 818—824.
- [2] Аскеров Б. М., Гашимзаде Н. Ф., Кулиев Б. И., Панахов М. М. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 6. С. 1104—1107.
- [3] Friedman L. // Phys. Rev. B. 1985. V. 32. P. 955—961.
- [4] Сплин А. П. // УФН. 1985. Т. 147. В. 3. С. 485—521.
- [5] Аскеров Б. М. Электронные явления переноса в полупроводниках. М., 1985. 320 с.

Бакинский государственный университет

Получено 26.07.1990
Принято к печати 15.08.1990

ФТП, том 24, вып. 12, 1990

ШУМОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА В КОМПЕНСИРОВАННОМ n -InSb<Cr>

Ашмонта С., Валушис Г., Либерис Ю., Субачюс Л.

В работе [1] теоретически было показано, что в компенсированном полупроводнике наряду с разогревом электронного газа в греющих электрических полях может наблюдаться и эффект охлаждения электронов. Особенности разогрева и охлаждения электронов в компенсированном n -InSb<Cr> экспериментально исследовались в работах [2–4] путем измерения термоэдс горячих носителей заряда, возникающей на плавном $n-n^+$ -переходе при воздействии СВЧ электрического поля. В упомянутых работах показано, что полевые зависимости термоэдс горячих носителей U_i носят немонотонный характер, а в высокоомных образцах в определенном интервале электрических полей наблюдается инверсия знака U_i . Это явление было объяснено существованием эффекта охлаждения электронного газа в греющих СВЧ электрических полях. Так как шумовая температура $T_{ш}$ непосредственно связана с энергией электронного газа, инте-